9 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願 公願

⑱ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-103715

@Int. Cl. 5 識別記号 庁内整理番号 ❷公開 平成2年(1990)4月16日 5/66 5/705 5/85 G 11 B 7350 - 5D7350-5D Z A 6911-5D 5/852 審査請求 未請求 発明の数 2 (全6買)

劉発明の名称 垂廈磁気記録媒体およびその製造方法

> 创持 題 昭62-73578

忽出 願 昭62(1987) 3 月27日

②発 明 霳 鈴 木 坔 綝 富城県仙台市売巻字青葉(番地なし) 東北大学工学部内 **砂光** 明 睿 黄 鎹 東京都千代田区三番町6番地14 日本デイジタルイクイツ 蚏 プメント研究開発センター株式会社内

②発: 贸 者 小 林 東京都千代田区三番町 6 番地14 日本デイジタルイクイツ カ

プメント研究開発センター株式会社内

们出 題 人 日本デイジタルイクイ 東京都豊島区東池袋3丁目1番1号 サンシャイン60

ツブメント株式会社

弁理士 中 村 倒代 選 人 外女名

1. 発明の名称 造方法

2. 特許請求の範围

- (i) C。一C,合金を主体として少なくとも j 棚 数の終加格主題元数を含むことを特徴とする産 直線気配線媒体。
- (2) 前配着土類充素は、Y、L。、C。、N。、 $P_{\text{res}} = G_{\text{des}} + S_{\text{des}} + T_{\text{test}} + D_{\text{test}} + H_{\text{test}} + E_{\text{test}}$ Y、のうちのいずれかし織以上である特許請求 の範疇第()度記載の垂直額気配線媒体。
- (3) C、元寒の含有愚は、5から20無数%であ 5、 前記宿土鎖光素の食育量は、 1 () 壁盤 96 未 液であり、残解がじ。 元素である特許請求の難 囲第(1) 異または第②項記載の垂龍電気記録は体。
- ④ 断面構造が厚み方向に成長している規則正し い敵細な柱状構造である特許請求の範囲塗の顎 または第四項または第四項記載の監督器気記録 媒体。
- 100℃から200℃の範囲内のある程度と

- した下地基板の上に、C。 C。 合金を主体と して少なくとも 1 種類の添加発土銀元及を含む 唯職職を形成することを特徴とする垂貫磁気記 绿煤体の製造方法。
- ◎ 前記曜機膜は、スパック接頭がは緩巻法によ って形成される特許請求の範囲第(5) 強記報の重 直磁気配線媒体の製造方法。
- ⑦ 剤配希上類元素は、Y、 f. 、 C。、 N。、 Pr. Gr. S. To Dr. H. Er. Y。のうちのいずれかし観以上である特許請求 の範囲第60項また該第創項記載の重直磁気記録 旗体の製造方法。
- (8) C, 元素の合有菌は、5から20重量%であ り、前記者主類元素の合有盤は、10麼量%で あり、残能がC。元素である特許請求の能國第 (5) 項または第60項または第60項記載の垂置磁気 記録媒体の製造方法。

h

特開平 2-103715(2)

本発明は、情報を磁気的に記録する機気記録方式において使用する磁気記録媒体に関するものであり、静に、媒体の厚さ方向に磁化容易舶を有する、すなわら、遥置磁気異方性を有する垂直磁気記録媒体およびその製造方法に関するものである。 使来の技術

3

を主体として少なくとも「種類の添加裕主張元素を含むことを特徴とする。

また、本発明による主政協気記録機体の製造方法によれば、100℃から200℃の範囲内のおる濃度とした下地基板の上に、C。一C。合金を主体として少なくとも(種類の級知器土類元素を含む堆積限を形成することにより垂度磁気記録像体が製造される。

実驗例

h

次に、添付関面に基づいて本発明の実施例について本発明をより評価に説明する。

発明が解決しようとする問題点

母近の情報の記録の高空度化に対処するには、 前述した後来のC。 - C、自命護数K、の他に 20 のに 20 ののでは、のの性に 20 のの性に 20 数では 20 では 20 では 20 では 30 では 3

本発明の目的は、このような要求に答え得て従来の問題点を解消しうる重度俗気を経媒体および その課題方法を提供することである。

問題点を解決するための手段

本発朝の垂直能気記録媒体は、C。 - C。 合金

4

表のうちの「植せたはそれ以上を含むとよい。 次に、本発明の聖直磁気記錄媒体の製造方法の 例について説明する。

このようにして製造した最直磁気記録媒体の磁性膜ので動方向は、経球膜面に重適方向に向いており、そので袖分散の大きさは、約5から10°であった。また、蛇和磁化M。 = 55 penu/cc、 亜酸磁気製力性定数 K。 = 1.3 × 10° erg/ccであった。

5

ĥ

转期平 2-103715(3)

次に、本義明による効果を確認するために、 C。 ~ C。 合金に新土崩元素である P。 を全く含まない場合、また、 P。 の含有量を獲々変えた場合、さらにまた、 下連整版の混貨を摘々変えた場合について、種々実験を試みた結果について説明する。

により版大磁界 20 KO。により閲定した値である。

第4図は、本発明によるC。一C。一P。 合金 酸の協和磁化Ms 、 全超越気異方性症数 K。 および抗雄力 Fi C L のP。 組成故存他を示す幽線を示 している。すなわち、第4図の各曲線は、鍵軸に それぞれ飽和磁化Ms 、 態直遊気異方性定数 K。 および抗磁力H C A の強をとり、模軸に希土類元

î

森 P / の関量%での含有量をよって表したもので ある。この第4因に示した試料の額は、すべて下 姓基版風吹了。を100℃から200℃の範囲に (約180℃) 維持して製造したものである。こ の第4図の曲数から、希力類充棄であるP、を含 京ない時は、鮑和遊化Ms × 4 0 Deas/ec、既直 磁気異方性直致 K。 = 1 × 1 0 ° erg/ccであるが、 P, を 0. 5 頭盤%添加した時は、飽和磁化 M e = 5 5 0 em v/cc、 验直磁気裁方性定数 K * = 1.3 × ì O * er g/csと増加していることがわかった。更 に、P。の總加鹽を増すと、餡和酸化Ms および 重複磁気異方性定数 K。 は、次第に強少すること がわかり、希土慰元素P。の添加数は、本発明の 効果を得るためには、10丑量 80 未満が好ましい ことがわかった。一方、抗酸力目でしは、強調に 緑少していく。

最後に、このようにして製造されたC。 - C,

8

5 図(á) は、C, が i 3.5 眩暈が、C。が 8 [.5 重量%であって、発土類元期 P。を含まない従来 の C。 - C。 合金額の断面符道を示しており、こ の従来のC。~C-合金殿の断面構造では、図中 白く見える部分である、膜厚方向に成長している 柱鉄瞬週3Aは、比較的帽が広くまた、規測性も あまりない。これに対し、第5数(B) は、C. か 1.8.5 重動%、務土類元素P、が0.5 重量%で、 残部が C。 であるような本発明による C。 -- C。 - P. 合金膜の断面構造を示しており、この膜に おいては、その註飲遊沽38は、気5図(4) の飲 来の腺の柱状構造3Aに比較して、幅が狭く且つべ 践っ直ぐに作びており、説別なる均していること がわかる。第5 図(C) は、同様に、C. が18.5 距ૂ %、 符主 類元 % P。 か1、 0 選 量 % で、 残 個 が C。であるような本発明によるC。 - C。 - P。 合金線の断面構造における住状構造3Cを示して

JP,02-103715,A

● STANDARD ○ ZOOM-UP ROTATION No Rotation RELOAD

PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

Copyright (C); 2000 Japan Patent Office

特朗平 2-103715(4)

断画構造における独装構造 3 D を示している。こ のように、腰断面の微細構造が新出類先素である P。 の振動により大きく変化することは、飽和磁 化Ms および 意度磁気異方性定数 K。の増加の結 果と类に、本発明の一つの特徴である。また、照 断顧の微糊雑造は、割分解能電子顕微篇によって も弱べられ、P、激加により膜の往次瞬造の規則 化が実現されていることが明らかとなった。

前辺した実験例は、希土類元器としてP、を誘 加した場合であったが、増土組元妻としては、そ の他に、Y、L。、C。、No、Go、Sn、 T. 、D. 、H. 、Er 、Y. のうちのいずれか 「種別上のものを脈加しても、阿様の効果を得る ことができ、本発明は、この場合をも含むもので **\$\$**.

発明の効果

以上説明したように、本発明による筆直磁気記 緑媒体は、高飽和磁化および高端密磁気異方性定 数を有し、且つ微鏡で規則正しい往状構造の断面 構造を有するので、高い記録答度での情報記録に

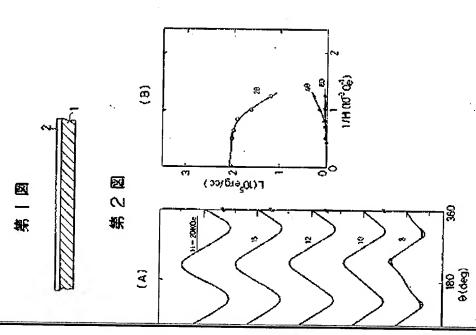
頑したものとなる。 4 図間の簡単な説明

第1図は、本発明による垂直跳気節録媒体の一 実施例を示す部分新層圏、第2圏は、君土類元素 であるP,を含まないC。-C,合金膜の磁界中 における磁気トルタ曲線の一側を示す図、第3図 は、駆直機気記録媒体の垂直磁気異方性定数と。 の下睑器板温度液存性を示す図、第4回は、本発 明によるC。 - C、 - P、合金膜の飽和磁化、重 真磁気異方性定数および抗磁力のP。 総成依存法 を示す曲線を示す脳、第5辺は、垂直磁気記録線 後のC。 − C。合金腕またはC。 − C。 − P。 合 金銭の進査型電子顕微鏡法によって観察した膜断 卸桁進を示す間である。

1 ……下脸显板、2 …… 磁性質、 3 B、3 C、3 D……柱钦磷造。

1 1

1 2



JP,02-103715,A

STANDARD O ZOOM-UP ROTATION No Rotation

REVERSAL RELOAD.

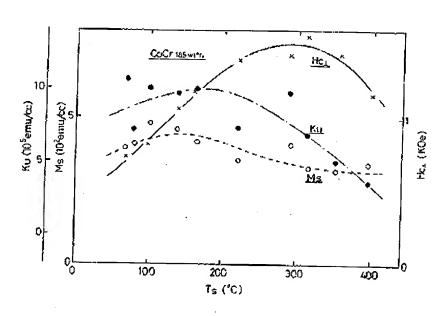
PREVIOUS PAGE

NEXT PAGE

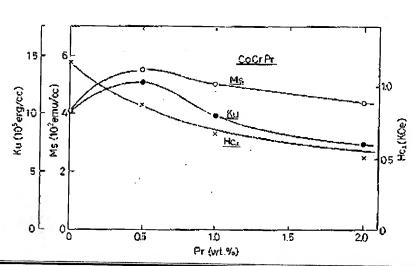
Copyright (C); 2000 Japan Patent Office

榜開平 2-103715(5)



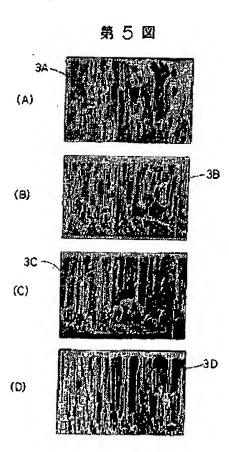


第4図



Copyright (C); 2000 Japan Patent Office

特闘平 2-103715(6)



JP,02-103715,A

© STANDARD O ZOOM-UP ROTATION No Rotation REVERSAL RELCAD PREVIOUS PAGE NEXT PAGE

Copyright (C); 2000 Japan Patent Office